SEMICONDUCTOR LASER

Patent number:

JP62213189

Publication date:

1987-09-19

Inventor:

NIDOU MASAAKI

Applicant:

NEC CORP

Classification:

- international:

H01S3/18

- european:

Application number:

JP19860054904 19860314

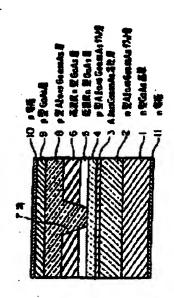
Priority number(s):

Abstract of JP62213189

PURPOSE: To improve the luminous efficiency of an active layer and lengthen life without damaging an internal current constriction effect by forming an n-type laser having low concentration of not more than half the concentration of a p-type clad layer between the p-type clad layer and a high-concentration

n-type block layer.

CONSTITUTION: A semiconductor laser is constituted of an n-type GaAs substrate 1, an n-type Al0.45Ga0.55As clad layer 2, an AI0.15Ga0.85As active layer 3, a p-type AI0.45Ga0.55As clad layer 4, a lowconcentration n-type GaAs layer 5, a highconcentration n-type GaAs block layer 6, a groove 7, a p-type Ai0.45Ga0.55As layer 8, a p-type GaAs layer 9, a p electrode 10 and an n electrode 11. The p concentration of the p-type clad layer 4 is brought to 4X10<17>cm<-3> and layer thickness thereof to 0.3mum, then n concentration of the low-concentration n-type GaAs layer 5 to 1X10<7>cm<-3> and layer thickness thereof to 0.2mum, and the n concentration of the high-concentration n-type GaAs block layer 6 to 5X10<18>cm<-3> and layer thickness thereof to 1mum at that time. The n-type GaAs layers 5, 6 function as optical absorption layers for loss light guides and current block layers.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

個日本国特許庁(JP)

. ① 特許出關公輔

四公開特許公報(A)

昭62-213189

Ont_Ci_*

機別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)9月19日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 半導体レーザ

②特 顧 昭61-54904

母出 顧 昭61(1986)3月14日

晚明者 仁道 正明

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

②出版 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 岩佐 義幸

明 知 書

1.発明の名称

半単体レーザ

2.特許請求の循環

3.発明の評額な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、コンパクトディスク, ピデオディスク等の先情報処理のための光理として重要性を増 してきた半導体レーザ、特に、量度性、発光効率。 健緩性に優れた半導体レーザの構造に関するもの である。

(従来の技術)

競塩用半導体レーザでは量度性の良いことが重要であるため、退常、不執物拡散工程を必要とせず、金属電極であっても電波狭窄のできる構造として、レーザ結晶内部に電波ブロック層を設けた内部ストライプ型レーザが開発されている。

電波ブロック層16はp型層15.18 により囲まれ ているため、電子に電圧をかけても電波ブロック